

C25F 材料の電気分解による除去方法；そのための装置（電気化学的方法による水，廃水または下水の処理 C02F1/46; 陽極または陰極保護 C23F13/00）[2]

注

このサブクラスにおいては、ラストブレイス優先ルールが適用される、すなわち各階層レベルにおいて相反する指示がない限り、最後の適切な箇所に分類する。[2]

- 1/00 電解清浄，電解脱脂，電解酸洗い，または電解脱スケ - ル [2]
 - A 電解清浄・電解脱脂
 - B ・鉄または鋼の電解清浄・電解脱脂
 - Z その他のもの
- 1/02 ・酸洗い；脱スケ - ル [2]
- 1/04 ・溶液中において [2]
- 1/06 ・鉄または鋼の [2]
 - A 電氣的・化学的電解条件
 - B ステンレス鋼におけるもの
 - C 片面メッキ鋼板におけるもの
 - Z その他
- 1/08 ・耐火金属の [2]
- 1/10 ・アクチニドの [2]
- 1/12 ・溶融物中において [2]
- 1/14 ・鉄または鋼の [2]
- 1/16 ・耐火金属の [2]
- 1/18 ・アクチニドの [2]
- 3/00 電解エッチングまたは電解研磨 [2]
 - A 方法一般
 - B ・電解除染
 - C ・電解加工（B23H 優先）
 - Z その他のもの
- 3/02 ・エッチング [2]
 - A 3/04-3/12 に分類されない金属
 - B 特殊用途への適用
 - C 処理条件にのみ特徴があるもの〔基材が特定されていないもの〕
 - Z その他のもの
- 3/04 ・軽金属 [2]
 - A アルミニウムの粗面化
 - B ・二工程以上
 - C ・電氣的電解条件に特徴のあるもの
 - D ・交流
 - E ・特殊波形電圧
 - Z その他のもの
- 3/06 ・鉄または鋼 [2]
- 3/08 ・耐火金属 [2]
- 3/10 ・アクチニド [2]
- 3/12 ・半導体材料 [2]
- 3/14 ・部分的エッチング [2]
- 3/16 ・研磨 [2]
 - A 特殊形状物品の電解研磨
 - C ・管、円筒体
 - B 処理条件にのみ特徴があるもの〔基材が特定されていないもの〕
 - D 複合研磨
 - Z その他のもの
- 3/18 ・軽金属 [2]
- 3/20 ・アルミニウム [2]
- 3/22 ・重金属 [2]

- 3/24 ・鉄または鋼 [2]
- 3/26 ・耐火金属 [2]
- 3/28 ・アクチニド [2]
- 3/30 ・半導体材料 [2]
- 5/00 金属層または金属被覆の電解ストリッピング [2]
- 7/00 材料の電気分解除去用槽の構造部品またはその組立体（電解被覆および電解除去の併用 C25D17/00）；保守または操作 [2]
 - A 電気分解除去用槽の構造部品またはその組立体
 - B ・ストリップの電解処理装置
 - C ・噴流を用いるもの
 - D ・給電，通電
 - E ・通板，移送
 - F ・電極に関するもの（配置等）
 - G ・片面処理
 - H ・線状体の電解処理装置
 - W ・管、円筒体の電解処理装置
 - J ・ばらの小物品の電気分解除去用装置
 - K ・電解清浄装置
 - L ・電解エッチング装置
 - M ・電解研磨装置
 - X ・部分電解研磨
 - P ・タンク
 - Q ・被処理物の懸垂または支持
 - R ・移送
 - S ・電極
 - T 保守または操作
 - U ・電源，給電
 - V ・制御または調整
 - Z その他のもの
- 7/02 ・処理液の再生 [2]

